EXPRESS MAIL NO. EV889129626US

OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

Publication number: JP62204442 Publication date: 1987-09-09

Inventor:

KOBAYASHI TADASHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G11B7/00; G11B7/0055; G11B7/24; G11B7/243;

G11B7/30; G11B7/00; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/00;

G11B7/24

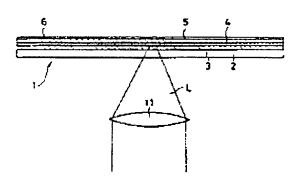
- european:

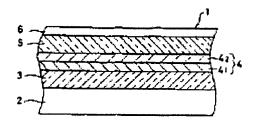
Application number: JP19860045964 19860303 Priority number(s): JP19860045964 19860303

Report a data error here

Abstract of **JP62204442**

PURPOSE:To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of >=2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by liq. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of >=2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8-3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-204442

⑤Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24 7/00 A - 8421 - 5D Z - 7520 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

公発明の名称 光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 願 昭61-45964

②出 願 昭61(1986)3月3日

の発明者 小 林

忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

砚代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

ng 1911 291

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の相成の異なる膜を被体急により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって多層に構成した記録圏を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

②上記記録層は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって構成されることを特徴とする特許額求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(4)上記記録層はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge膜とTe膜との模厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(5) 上記記録層はAUおよびSiの薄膜からなり、Si膜とAU膜とをそれぞれ2対8から3対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(6) 上記記録履はA Q およびSiの薄膜からなり、Si膜とA Q 膜とをそれぞれ1、7対8、3から3対7の膜弾比で構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の神膜の重ね合わせよりなる記録層を設け、この記録層に記録することにはりまれた照射することにより上記記録層に低いのに単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録層に低めのにはより非晶質に低いの状態に相変にさせるにより情報の消去および記録を行うことを特徴

とする光記録媒体の記録方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録暦に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録暦に超かの記録を行うものにおいて、上記記録暦に西出力のピームを長時間照射することにより非品質化の状態に相変化させるのである。

(実施 例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1回において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、基板2 開から対物レンズ11によってスポットの付与れるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与により記録圏4の光学特性が変化される。つま合金には 関 個 4 はレーザビーム しの 照 射 により 多路 段 として 似 成 の 異 な る 神 族 により 多路 段 として 似 な れ 成 の 異 な る 神 族 により

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再歯込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる設を液体急冷により初期の状態から非品質化の状態、あるいは液体徐冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な設厚比で構成した記録解を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザビームして長時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが徐冷(徐徐に冷切)されて合金結晶化の状態、または高出力のレーザビームして短時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが急冷(急数に冷却)されて合金非晶質化の状態となる。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護膜3、記録層4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって順次積層されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト(PC) 樹脂、メタクリル(PMMA) 樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

上記保護膜3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録器4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO2、SiN3などの透明な物質が厚さ20人~5mmの範囲で構成されている。

上記保護膜6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえば紫外粒硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録暦4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が積層されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAuとを記録膜41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AuSi合金の単一暦となる。このAuSi合金は共品相成である20~30at%(原子パーセント)Siで、液体急冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非品質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 1 を A u 、記録膜 4 2 を S i で構成するようにしても良い。

すなわち、Si対Agの股厚の比を、それぞれ 1.7対8.3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、 A U S i 合金は、 その相成が A U に対する S i の割合いが 2 0 ~ 3 0 a t %となっている 場合、 枯晶化の状態にある合金に 高出力のレーザビーム L を短時間 照射することによって溶解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを記録膜41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は金属間化合物GeTeの単一層となる。この金属間化合物GeTeの相成は、原子パーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属間化合物GeTeぱ、その相成がGeに対するTeの割合いが50at%とな

また、上記記録暦4は、第3図に示すように、 それぞれの膜摩の比に応じて構成される記録膜 41 と42 とを交互に積層し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録暦4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録歴4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録月4に対して、対物レンス115 のはますで記録である。これにおり、レーザピームとのにおりなり、レーザピームのにおり、レーザピームのにおりなり、レーザピームのにはいているのにはいるのにはいるのは、この結果、記録層4にかの状態との反射率の違いを生いたははなることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加熱し、記録版4」および42を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化の状態にする。そして、この記録層4に対して、

の場合、GeとTeとの模摩の比は1対1である。 したがって、記録膜41 と記録膜42 との膜厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41 の厚さ100点に対してTeからなる記録膜42 の厚さ100点とを交互に積層し、膜厚1000 よの記録暦4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着個による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち記録 暦 4 に対して、対物レンズ11によって記録 ピーヴ 作 報を有する出力が 5 ~15 m W のレーザ ピームしを 5 ~0.5 μ s の間スポット 照射 された記録 暦 4 れにより、レーザビームしの 照射された記録 暦 4

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して、この記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が1~5mWのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。こ

遠いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録圏4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

記録暦4の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、配録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録簡4に対して、出力が1~5mWのレーザヒームしを5~0.5µsの間スポット照射し、記録簡4を非晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録層4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜4: および42 を拡

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき情報を有する出 カが $1\sim5$ m W の レーザビーム L を $5\sim0$. 5μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ、 れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレ ーザピームしを0.3~0.02μsの間スポッ ト照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録度4の記録度41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録度4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザピームで加熱し、記録膜41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録層4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ビームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ s の間スポット照 射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状 照へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非品質化の状態との反射率の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザピームしを0.5~5 μSの間スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5 μsの問

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録層 4 を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4 に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5 m W の レーザビーム L を 0 . 5 \sim 5 μ s の 聞 ス ポット照射し、記録闘4を非晶質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報 の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザヒームしを 0.3~0.02µsの聞スポット照射し、記録 脳4を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録歴 4 に対して、対物 レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が 3 ~ 1 0 m W の レーザビームを 0 .3 ~ 0 . 0 2 μ s の間スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

1 0 0 0 人、記録層 4 として記録膜 4 1 を G e により膜厚 5 0 0 人および記録膜 4 2 を T e により膜厚 5 0 0 入、保護膜 5 を S i O 2 により膜厚

○. ○ 2 μ s の間スポット照射し、記録暦 4 を結晶化の状態がら非晶質化の状態に相変化させるこ

1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非晶質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一郎の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録 暦4を結晶化の状態にする。そして、この記録歴 4に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~ 1 0 m W の レー サピーム しを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μSの間スポット照射し、この記録度4を結晶化 の状態から非晶質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録歴4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ムしをO. 5~5μsの間スポット照射し、非 晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiOzにより膜厚

一ザピームしを2μSの間スポット照射することにより、記録層4を非結晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録暦4には、第4図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施例-2

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiО₂により膜厚1000人、記録腫4として記録膜41をGeにより膜厚500人、保護膜5をSiО₂により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームLを0.2μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非晶

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クごとをレーザピームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録即4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザビームLを2μSの間スポット 照射することにより、記録暦 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録層4に対して、出 カが7mWのレーザピームしを0.1μ Sスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5図に示すように、初期の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザピームしを 0 . 0 2 μs の間スポット 照射することにより、記録 22 4 を非晶質化の状態に変 をせて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録 28 4 に対して、 1 m W のレーザピームしを 5 μs の間スポット 照射し、記録 28 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 実施例 - 4

光ディスク1は、ポリカーポネイト街脂からなる 整板 2 上に、保護模3をSiO2により膜厚100人、記録個4として記録膜4にをSiにより膜厚170人および記録膜42をA0により膜厚830人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次債層して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録暦 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 5 m W のレーザビーム L を O . 5 μ S の間スポ きる。

実施例 - 3

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSi〇2により膜厚100人、記録腐4として記録膜41をSiにより膜厚200人がよび記録膜42をAuにより膜厚800人、保護膜5をSiО2により保護膜6を順次積超して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザピームしを5μsの間スポット照射し、記録層4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザビームして加熱することにより、記録は4 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録を4 に対して、記録すべき情報を有する 1 0 m W のレに対して、記録すべき情報を有する 1 0 m W のレ

したがって、 1 枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の 状態から非晶質化の状態あるいは合金非晶質化の状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射 本の違いにより、消去不能な情報の記録、および 消去可能な情報の記録を行うものである。これに より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の どちらにも使用することができ、省質級化および 低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

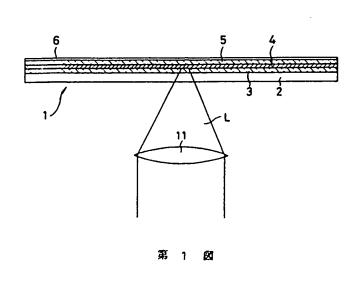
4. 図面の簡単な説明

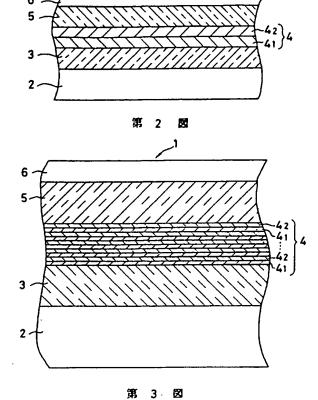
図面はこの発明の一実施例を示すもので、第12回は要部を説明するための断面図、第2回は光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第3回は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4回、第5回は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、2 … 基板、3 、5 … 保袋膜、

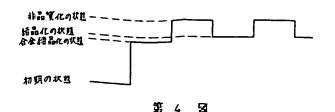
4 … 記録暦、 4 』 、 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物レンズ、 L … レーザビーム。

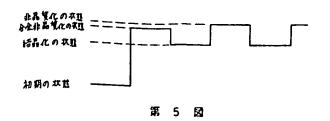
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





特許庁長官 黑田明雄殿





- 事件の表示
 特顧昭61-45964身
- 2. 発明の名称 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 補正をする者
 事件との関係 特許出願人
 (307) 株式会社 東 芝
- 4.代理人 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦 (1975年) 5. 自発補正
- 6. 補正の対象 明細癖



方式 (图

7. 補正の内容

とあるを、「低コスト化」と訂正する。